

SISTEMAS MICELARES PARA REMOÇÃO DE MAQUIAGEM, LIMPEZA E HIDRATAÇÃO CUTÂNEA



Titularidade da Patente: UNIFAL-MG
Número da PI: BR 10 2020 016262 4
Data de Depósito: 10/08/2020
Status: Patente Depositada

PROBLEMA DE MERCADO

Limpeza da pele e remoção de maquiagem mantendo hidratação, ausência de irritação e equilíbrio cutâneo.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Tecnologia sensorialmente adequada, segura, hidratante, com alta capacidade de limpeza cutânea e de remoção de maquiagem.

DIFERENCIAIS

Sistemas cosméticos estabilizados por tensoativos biocompatíveis para serem aplicados em procedimentos de limpeza facial (com o intuito de limpar a pele íntegra), remoção de maquiagem e hidratação cutânea, compreendendo sistemas nanométricos emulsionados, preferencialmente microemulsões.

POTENCIAL DE MERCADO

Mercado da beleza e setor cosmético. Atualmente, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos do mundo, ocupando a 7ª posição em produtos de maquiagem e a 8ª em produtos para cuidado com a pele.

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO

IDEIA	PROTÓTIPO	MERCADO
LABORATÓRIO	SCALE - UP	

<https://www.unifal-mg.edu.br/i9unifal>

inovacao@unifal-mg.edu.br